

Supplementary Materials: Structure and Void Connectivity in Nanocolumnar Thin Films Grown by Magnetron Sputtering at Oblique Angles

Rafael Alvarez ^{1,2,*}, Guillermo Regodon ¹, Hiedra Acosta-Rivera ¹, Victor Rico ¹, German Alcalá ³, Agustín R. González-Elípe ¹ and Alberto Palmero ^{1,*}

¹ Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, CSIC—Universidad de Sevilla, Américo Vespucio 49, 41092 Seville, Spain

² Departamento de Física Aplicada I, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Sevilla, c/Virgen de África 7, 41011 Seville, Spain

³ Departamento de Ingeniería Química y Materiales, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid, Avenida Complutense s/n, 28040 Madrid, Spain

* Correspondence: ralvarezmol@us.es (R.A.); alberto.palmero@csic.es (A.P.)

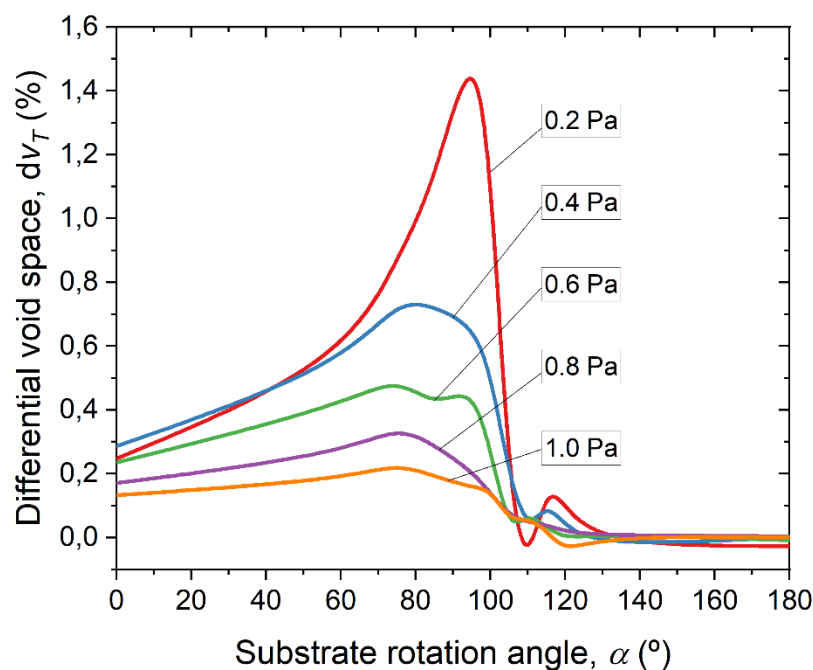


Figure S1. Differential void space as a function of the substrate rotation angle and for different values of the gas pressure.